



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET
DAN PENGEMBANGAN**

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – Gedung II BPPT, Lantai 20
Telepon (021) 316-9778. Faksimili (021) 310-2156
Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 263 /E5.1/SE/III/2016
Lampiran : satu set
Perihal : Program Raih HKI Tahun 2016

24 Maret 2016

Yth.

1. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)
2. Kepala Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK)
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat/Daerah di seluruh Indonesia

Dalam rangka upaya meningkatkan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual hasil penelitian, pada tahun 2016 Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan membuka program Raih HKI yang dipergunakan untuk bantuan pendaftaran dan percepatan publikasi perolehan paten guna mendorong dan meningkatkan perolehan paten.

Program Bantuan Pendaftaran Paten Raih HKI tahun 2016 ditujukan bagi peneliti dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat/Daerah, dan para peneliti penerima Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (INSINAS).

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya informasi ini dapat disampaikan kepada peneliti di lingkungan institusi Saudara untuk segera menyampaikan usulannya.

Usulan dalam bentuk *hardcopy* disampaikan selambat-lambatnya tanggal **31 Mei 2016**, pukul 14.00 WIB, ditujukan kepada:

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
u.p. Kepala Subdirektorat Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung II BPPT Lt. 20
Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, surel: paten@ristekdikti.go.id

Panduan Usulan Program Raih HKI 2016, dapat diakses melalui <http://simlitabmas.dikti.go.id>

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual

ttd

Sadjuga
NIP 195901171986111001

Tembusan:
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan